

# 公益財団法人新世代研究所

## 2016年度 ATI 研究助成テーマ募集

本財団では2016年度のATI研究助成テーマを募集いたします。貴機関において周知の上、ご応募下さいますようお願いいたします。

応募方法等の詳細および申請書類につきましては本財団のホームページ <http://www.ati.or.jp/2016josei.html> をご参照下さい。

研究領域：ナノサイエンス

ナノ領域の微細な材料やデバイス、加工プロセスを学際的・融合的に研究する萌芽的、独創的研究を期待します。バイオ・ナノサイエンスも対象とします。

応募資格：日本国内の大学・公的研究機関の研究者（大学院生、学生を除く）であり、2016年9月30日現在で満35歳以下の方。

助成対象期間：2016年10月1日－2017年9月30日まで

助成金額：**総額 1,000 万円**

**(採択件数：10 件程度／1 件 100 万円以内)**

選考基準：

- (1)研究領域が“ナノサイエンス”であるか。
- (2)将来の新領域を切り拓く萌芽的研究であるか。
- (3)従来 of 延長でない個人の独創による提案であるか。など

募集期間：

登録 No 交付・申請書提出

：2016年6月1日-6月30日 12:30 まで

お問合せ先：(公財)新世代研究所 事務局

ホームページ：<http://www.ati.or.jp/>

TEL:03-3255-5922／FAX:03-3255-5926



公益財団法人 **新世代研究所**  
FOUNDATION ADVANCED TECHNOLOGY INSTITUTE